平成 21 年 2 月 5 日

委 員 各 位

日本学術振興会
情報科学用有機材料第 142 委員会
委員長　小出　直之

情報科学用有機材料第 142 委員会
A 部会（液晶材料）第 111 回
B 部会（インテリジェント有機材料）第 103 回
C 部会（有機光エレクトロニクス）第 32 回
合同研究会開催通知

1．日　時：平成 21 年 3 月 5 日（木）13:00～17:00
2．場　所：東京理科大学森戸記念館第一フォーラム
東京都新宿区神楽坂 4-2-2（http://www.tus.ac.jp/info/setubi/morito.html）
（JR・地下鉄「飯田橋」下車　徒歩 5 分）

3．研究会日程
＜A 部会＞
1.「液晶物質における電荷輸送のモデル化と解析」　(13:00～13:45)
東京工業大学大学院理工学研究科附属像情報工学研究施設・助教　大野　玲

2.「有機溶媒を吸収する高分子電解質ゲルの分子設計」　(13:45～14:30)
九州大学大学院工学研究院応用化学部門・准教授　佐田 和己

＜B 部会＞
3.「マイクロ波をプローブとした有機分子・結晶・超分子構造中の本質的電荷移動度の電極レス定量」　(14:30～15:15)
大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻・准教授　関　修平

（コーヒーブレーク）　(15:15～15:30)
＜C 部会＞
4．「縦型メタルベース有機トランジスタの開発」　(15:30～16:15)
山形大学大学院理工学研究科・准教授　中山 健一

5．「有機薄膜トランジスタの大気安定性の支配因子」　(16:15～17:00)
ＮＨＫ放送技術研究所有機フォトニクス材料グループ　熊木大介、時任静士

（追記）準備の都合がありますので，出席のご都合を同封の解答用紙で 2 月 20 日(金)までにお知らせ下さい。研究会終了後に懇話会を開催します。奮ってご参加下さい。